



LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

MIKROELEKTRONIKENS FYSIK OCH TEKNOLOGI FFF041

Physics and Technology of Nanometer Structures

Poäng: 5.0 **Betygskala:** TH **Valfri för:** D4, E4, F4 **Kursansvarig:** professor Lars Samuelson, lars.samuelsson@ftf.lth.se. **Förkunskapskrav:** FTF grundkurs F, Halvledarfysik E eller D. **Prestationsbedömning:** skriftligt prov. Betygsskala: 3.0 (0.1) 6.0. För betyg fordras godkänd laborationskurs. Betyget sättes baserat på en sammanvägning av laborationskurs, projektarbete och sluttentamen. **Övrigt:** Efter det att kursens föreläsningssedel är klar genomförs ett projektarbete under ca 1,5 vecka inom ett ämne som väljs i samråd med kursansvariga. projektarbetet redovisas skriftligt och muntligt.

OBS! OBS! Kursen kan komma att ges på engelska.

Innehåll:

Nanometerteknologi: Epitaxiell tillväxt av mycket tunna skikt och kvantstrukturer med blå molekylstråleepitaxi (MBE, CBE) och gasfas epitaxi (CDV). Elektronstrålelitografi för mönstring med lateral upplösning kring 20-50 nm. Sveptunnelmikroskopi (STM) och Atomkraftmikroskopi (AFM) för högupplösande studier av nanometerstrukturer. Fysik på nanometerskala: Elektronstruktur för lågdimensionella system. Optiska egenskaper hos 2-, 1- och 0-dimensionella strukturer. Transportfysikaliska egenskaper hos 2- och 1-dimensionella elektroner i lågdimensionella strukturer. Tillämpningar inom nanoelektronik: Fotoniska komponenter, lasrar och modulatorer vilka utnyttjar kvantstrukturer. Höghastighetskomponenter baserade på 2-dimensionell elektrongas (HEMT) och resonant tunnling komponenter behandlas liksom enelektronik, dvs komponenter och kretsar vilka bygger på kontrollerad transport och lagring av en enskild elektron.

Litteratur:

Stencilerat material.